This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125)
INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL NO.: 60-108863 [JP 85108863] FILED: May 20, 1985 (19850520) INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April 14, 1987 (19870414) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

9日本国特許庁(JP)

印种許出職公開

母公開特許公報(A)

昭61-265849

colone Cl.

做別記号

庁内整理書号

母公開 昭和61年(1986) 11月 25日

H 01 L 23/40

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 電力半導体装置

> 图 260-108863 **2010**

❷出 顧 昭60(1985)5月20日

0 P 明者 三名

正晨

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式谷社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

の出、関・人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

の代 理 人 弁理士 原

1. 発明の名称

電力半導体整置

2. 特許論求の範囲

1. 装置冷却用の放熟フィンを有し、整置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体装置において、前記内部国際基板下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 熱伝導性を有する樹脂から成る極着刺激により 接合させたことを特徴とする電力半導体装置。

3. 発明の詳細な説明-

(農業上の利用分野)

本見明は、空気中への放然により発音の冷却を 行うための武然フィンを備えた電力半導体整置に 関するものである。

(従来技術)。

世末、電力半導体質量は作動時の電力損失が大 を () この電力開失によって生じる発熱量を電力

半連体整置単独では散散しまれないため、装置自 体に著しい温度上昇を招くものであった。この温 度上界により、装置内部に設けられた半導体電子 の許容養高温度(ジリコン半導体では通常125 て~150で)を超える危険性がある場合には、 電力単導体装置は、第4回に示すように、その第 置の消費電力に応じた冷却能力を有する放剤フィ ン12に装着して使用されていた。上記放為フィ ン12はその材料として通常アルミニクムの押出 し世界が用いられ、一方の目には平置部1.2.4か 形成され、権力の職には複数のひだ状の交起部」 3.一が設けられている。電力半導体装置の内閣に は、第5回に示すように、セラミックから乗り、 時間に調パターツ1.5 a - 1 5 b - 1 5 c - 1 5 4. および1.5. 0 の影響された内部開発基準1.4.が 致けられている。この内部制造をは、4上には、 上記前がタニット5 - 1.5 6 - 1.5 6 を介して入出力電子17一度び年度後電子18。 - 186年田付けしている単田層16年が意味 されている。上に一方の半重体電子に行かの上面

と調ベクーフェルを放び輸入ターフェルを 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンデ イングフイヤ1-9 --1-9 により路線されている。 このような内部回募基板1/4位、その下面に形成 された上記頭パターン150を介して単田層20 の半田により放無用金属板でした半田付けされて いる。上記の放熱用金属板2.1 は熱伝導率の高い 関板に酸化防止用のニッケルメット等の裏面処理 を施したものであり、ある程度の放無機後を有す るものである。上記の放無用金属版 2 1 の上面は 内部可以各級の単田付けを容易にするために、ま た底面は他の飲息器である飲息フィン1.2~の彼 着を容易にするために、それぞれ平坦な構造にな っている。放然用金貨板21上には電力率等体質 置の外数の一部を形成する外界22か殴けられ、 飲料用金属板2.1及び外枠2.2により形成される 容器中には、協議を光線して内部の構成部分を促 度するための内型曲質層 2 3 が形成されている。 この内質組織層23上には、電力半軍体質量の上 部外数を形成し、電子17~を固定するための外

れるので、例のシア マド程度の無法技が存在する ことになる。

ところが、上記を決つ議論でで、飲料用金額被21と散落フェン12の場合には、これら二者個にグリス層25を設け、取付ビスを8・28によりビス止めして固定するものであるため、超立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放然用としての放然フェン12を別に設けているため、放然用金額被21に不必要なものとなっており、これに起因して郵品が設め増加及びコストアップを招乗するといった問題点を有する。(発売の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置や設備を開発があります。 4ンに対する電力半導体装置の装着を接着剤にて 行うことにより、毎品放散の減少及び基立作業の 無常化をはかることが出来、ひいてはコストダウ ンチ達成することができる電力半導体装置の優負 を目的とするものである。

CO BET WILL HOW

強制を見るなが形成されている。

以上のように、中国は富子」。 致無用金属框21270無任事性を発達した場合 によう。上記で意図の映画技は、こうにはついと なる。しかし、仮に上記台無用金属をなりがなみ 3 画 图 图 图 0 × 4 0 画 0 图 图 2 下 的 位 图 图 用金属板2.1 から空気中への無度抗は約1.0℃。 となり、単基体電子18%・18%での預費電力 € 2 0 Wとすると、上記率国体 2 7 1 8 0 ... 1 8 bの重度は200でを超えることになる。度って 先述した政治フェン1・2 による政策を必要と4 るものである。 放射フィン1-2 に対する電力事業 体験者の練帯は、第4回のように質配性無用企業 数2.1 と放無フェン1.2 の平間部1.2 a との間に 然后基性の食いグリス層2-5-6日リ、耐足片中1 2、放然用金属板と1及び放送フィン12を、そ nenotable 126 26 27 27 27 28 道した政府セス2.8~2.8により固定されている 資、上記グリス層で5により、放射層金属値で 「及び産業プイン」で関の無量抗は小さく育人ら

本発育の意力事事体強要は、強要冷和層の放射 フィンを有し、領面内部に設けられ上下質量に開 バターンで形成した内部回路高級上に、電気的に 報道する領域無好を配けた電力準準体験者に合い て、関配内部回路高級下間の調がターンは、上記 動態フィンの平面部上に、熱伝導性を有する協動 から該法領資別により接合させたことにより、 郵品直数を開鍵しかつ値立作業を確常化できるように構成したことを特徴とするものである。 (実施制)

本発明の一貫議員で第1回方主張/3 間に着づいて以下に無明する。

 けした半田電子、才が形成されている。主た歯穴 ターン26・2と上にはそれぞれ入田力電子4.6 と半導体繁子50が半田層3により半田付けされ でおり、さらに調バターン2 4上には半田湯また より入出力場子はらか半田付けされている。上記 の半導体素子5 a の上面と明パケーン2 b、及び この国バターン2.6と半導体電子5.6とはそれぞ れメンディングライヤ 6 6によりボンディング され結構されている。上記の水ンティングワイヤ 6は、半事体素子5 *・5 かの電程製造に応じて 編任200-5:00 ののアルミニウム接収いは金 線が過算用いられる。このような介部回路各板1 は、アルミニテムの静出し型状から成る世無フィ ンプの平面状を成す平面部プロに指着されている ・上記放然フィン7の平面部7aとは反対側の街 には、同一重量で放放効果を高めるため複数のひ だ状の突起部76…が形成されている。放然フィ ン7 は、この世界フィン7 が用いられる電力半導 体質量の使用条件及び使用目的に含じてその大き さ及び悪状が決定される。また武勝フィン7 は熱

伝事性がよく狂動がつ安値であることが要求され ており、前途したブルミニケムの利出し受けが出 奴的これらの条件に適合し得るものとして利用さ れる。内に上記内部世界高板しと放送フィンドは、 放無フィン1の好質がアルミニクムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このため、 放送フィン1の状料を他の半田付付の良い資まだ はニッケル等に置き換えるが、取いは放然フィン 7にタラキ処理を施すことも考えられるか。これ **テの方在は飲料フィン1の大型化に甲むしてコス** ド馬を招くものである。よって本語書では放無フ インフに無伝導性を有する問題の接着剤から成る 後者消暑8がスクリープ印刷されており、この検 着前層 8 により内部回路 基版」が放然フィンフに 貼着されている。また上記放為フィンプには、電 力半導体協士の外数の一部も形成し、上記内部回 時基板1に設けられた無材を製面から置う円筒状 の外枠9が別の後端料層8、により記憶されてい る。上記の外枠9及び放送フィンフにより形成さ れた書形状の内部には、同じく内部に配けられた

半導体素子5 = 3 6 の養養の保護及び東ツディ ングフィヤ 6 - 6 の物理的影響からの保護のだめ 、機関の売算により内容相関層 1 0 が形成されて いる。この内容相関層 1 0 の側面は、住人時には 単伏であり、住人後はゲル化されるものである。 上配の内容相関層 1 0 上には、本質量の上部外後 毛形成しエボキジ相通から数を外質側間着 1 1 が 形成されている。この外質部層第 1 1 により第子 4 = 4 5 4 c が固定されている。

りをおって伝導されることが知られている。今、 熱の伝わる医体の単分をい(e)、医体の質面積 を5(d)とすると、この医体の熱性成の(で)) ば、

4-186 1-3
で質性される。ここで、電力率準体質量に以え用いられるセラミッグ基板1の厚みの、6m。関バターン2a 2b 2c 2d 2m 同分の。1~0、5m 程度のものを想定すると、単等体素子5a 5b から経過開展8に至るまでの影響は約1 m となる。今年人でいる電力率準体素子5a 5b 以上のものであり、平原体素子5a 5b の大きさを仮に1m 角とすると、機器開展8mの無管単に音与する範囲振ぶは、5 - (4 + 2 t 5m 4.5 **) (cd) (3 - 0.7 t - 0.1) すなわち9 m 角限度の大きさに収る、機器開展6に原み100m 無定属率は近1×10・(cal) によって *** (cal) 程度の制度を使用す

れは、(1)式火力接着利用。8.の無低抗さないが 三0.3 ゼッとなる。一方、近来の電力半導体製 置の場合は、第3回に示すように、半田層20人 放無用金属板21及びグリス層25分本装置の接 要料層 8 の化わりに存在することになる。しかし これらの部状の熱伝導率は、半田暦20の熱伝導 材とする放無用金属板21の無伝車率4-9.2× 10 **(col/て・・・ つ) で示されるように、 上記接着前層 8 の熱伝導率 A ≈ 1 × 1 0 = 1 cat /て・1 つりよりも相当高く。無視し得をもの である。従来の電力半導体装置において熱伝導上 大きくを響するのは放然用金属板2.1と放送フィ ン12との機能部の無低抗であり、この無抵抗は、 0 = 0-2 ゼー保証となる。よって製造本型量の 接着刺激をの無抵抗さな上記使来方式の無抵抗さ に近い値であり、慢着消費8に追常用いられる魚 伝導率の高いものを使用すれば、健康の変量に対 して血無量量における劣化は殆ど招集しない。ま た。本語書の放無機関をさらに向上させるには、

品点飲が大幅に衝滅される。また上記取得セスを 押達するため外枠及び放無フェン等に形成されて いた取得セス海道孔も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部品点数の減 少及び上記内部西路基板における拡熱フィンへの 機器剤による取付け改良により、通立性質が大幅 に確ま化される。さらに、以上の部品点数の減少 加工工数の減少及び基立て作業の需素化等によ り、コストチケンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発射の一質維制を示す動画図。第2 図は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図。第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正図図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す新面図である。

1 は内部団帯 高板 (2 a) 2 b 2 c - 2 d · 2 e · 2 d · 4 2 e · 2 h · 2 c · 2 d · 4 2 c · 2 h · 4 2 c · 2 h · 4 2 c · 3 h ·

授書網書名の無伝導率1を1=2×1.0 1 (ここ) ノモ・シー以上に位定于れてよく、これにより無理状で-0.15 ゼ・以下となりを東方式以上の放然機関が得られる。上記接着開着8の無法導車を向上させるには、推理開幕8を形成する接着関への高級伝導率を増加すれば良いが、その反面、接着機能が完化される。しかし入田力潤子1×10、10にので強度的に問題はないこのだめ、接着開着8の接着網の接着機能4から配置性ですることにより本協量の放映機能を同上させることに実用上可能である。

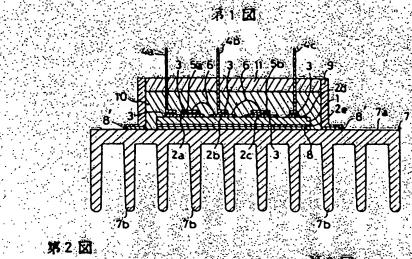
(発明の知識)

本発明の電力半導体装置は、以上のように、電力半導体装置の外数の一部を形成する外や及び下間に開バターアを有する内部回路延復またの開バ ターンを介して、放送フェンの平面部に無任率性。 を有する部面から成る接着前により影響した環境 である。それ故。従来用いられていた放熱用金額 新、クリス、数付ビス等の部分が不要になり、第

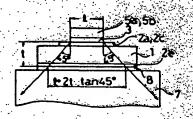
オンディングライヤ、「正正無フィン」8 (2)を治 開着、9 (2)外科、1 5 (2)円型出版層、1 1 (2)円 独 出版層である。

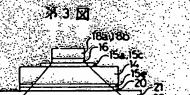
> 等評組施大 シャープ後式会社 代理人 弁理士 環 増











第4図

